Searching PAJ 페이지 1 / 2

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002~156654

(43)Date of publication of application: 31.05.2002

(51)Int.Cl.

G02F 1/1368 G02B 5/20 G02F 1/1335

G02F 1/133 G02F 1/134 G09F 9/30 G09F 9/35

(21)Application number : 2001–221955 (22)Date of filing : 17.02.1995 (71)Applicant : SEIKO EPSON CORP

(72)Inventor: MATSUO MUTSUMI

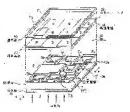
(30)Priority

Priority number: 06020483 Priority date: 17.02.1994 Priority country: JP

### (54) ACTIVE MATRIX SUBSTRATE AND LIQUID CRYSTAL DEVICE

### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a high quality color liquid crystal display device in a delta array. SOLUTION: A delta array is constituted by periodically arranging pixel regions (P11, P12 and P13) having pixel electrodes (12) corresponding to red, green and blue colors in an X direction while making the three colors as a unit and arranging the regions to be deviated for 1/2 period at odd and even number stages in a Y direction. When only the pixel electrodes of regions (P12, P22 and P32) corresponding to a same color are connected with respect to a same source line (S2), the regions are arranged in left and right alternatively with respect to the line. Among pixel regions arranged along the X direction, relative positions of a TFT (11), pixel electrodes, a first electrode section (C1) and a second electrode section (C2) of a holding capacitance (CS) are made the same. Among pixel regions arranged in the Y direction along source lines (S1, S2, etc.), the relative locations of the TFT and the pixel electrode are inverted



left and right every other stage. However, the relative position relationships of the holding capacitance and the first and the second electrode sections are made the same.

#### LEGAL STATUS

Date of request for examination

30.07.2001

[Date of sending the examiner's decision of

07.09.2004

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] Searching PAJ 페이지 2 / 2

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision 2004-020626

of rejection] [Date of requesting appeal against examiner's 06.10.2004

decision of rejection] [Date of extinction of right]

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開發号

特開2002-156654 (P2002-156654A) (43)公開日 平成14年5月31日(2002,5,31)

				~~~~	************	·····		~~~~	·····	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
(51) Int.Cl.7			戴刚記号		FI				テーマコート*(参考)		
	G02F	1/1368				G02F	1/1368			2H048	
	G02B	5/20	101			G02B	5/20		101	2H091	
	G02F	1/1335	505			G82F	1/1335		505	2H092	
		1/1343					1/1343			5C094	
	GOSF	9/30	338			G09F	9/30		338		
					審查請求	有 請求	初項の数2	OL	(全 19 頁)	最終質に続く	

(21)出業番号 (62)分割の表示 (22)出曜日 特難2001-221955(P2001-221955) 特擬平7-521717の分割 平成7年2月17日(1995.2.17)

(31) 優先権主張番号 特額平8-29483 (32) 優先日 平成6年2月17日(1994.2.17)

(33) 優先権主張図 日本(JP)

(71) 出職人 000002369

セイコーエブソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 (72)発明者 松尾 糠

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

一エプソン株式会社内

(74)代理人 100095728 弁理士 上部 兼著 (外2名)

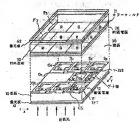
最終頁に続く

# (64) 【発明の名称】 アクティブマトリクス基板及び液晶装置

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】デルタ配列において高品質なカラー液晶表示装置を提供する。

【解決手段】寿色、緑色、特色に対応する画業電極(12)を増送る研究類似作11、下12、生産送空等差に入らら色を14世紀として大方向に期間的に開助するとともに、Y方向における高数と偶数級目では会す/2期期ずらして配置して、デルツ部別を積度する。同一のソーズ級(52)に対し、同じ他に対しまる音楽調度は、ソース級に対し、石を反正配置される。以方の送水をは、ソース級に対し工在方及上配置される。以方の送水をは、メース級に対し工在方及上配置される。以方、第一級域は、ソース級に対し工在方及上配置される。以方、第一級域は、ソース級に対して正が明めた。とは、日本のでは、大変に対しているが、成功的定位置が一つまる。、ソース線(51、52、・・・)に添ってど方向に並えるがあり、一般に方に変しているが、保持容量コンデンサウ第1と第2の電路線の相特的位置関係は一である。と



【特許請求の範囲】 【請求項1】 X方向に延びた複数のゲート線と、X方 向と直交するY方向に延びた物数のソース線と、確証ゲ 一ト線と前記ソース線との交点に対応して配置された複 数の画素電極と、前記ゲート線に電気的に接続されたゲ 一ト電極と前記ソース線に電気的に接続されたソース領 域と前記画素電極に電気的に接続されたドレイン領域と を有し前記両米電極に対応して配置された複数の薄膜ト ランジスタと、前記素素電腦に電気的に接続された第1 の電極部と前段のゲート線に電気的に接続された第2の 10 電極部とを有し前記画楽電極に対応して配置された複数 の保持容量コンデンサとを有し、同一のソース線に対し て前記薄膜トランジスタを介して熾気的に接続された物 数の衝楽電極のうちY方向で隣接し合う画楽電極闘士 は、前記問一のソース線を挟んで反対側に位置するよう に配置され、隣接するゲート線に緊急的に移続された保 持容量コンデンサ時士の間で、前記第2の銀極部に対す る前記第1の場換部の相対的な形成的網が開一である。こ

とを特徴とするアクティブマトリクス差板。

【請求項2】 X方向に延びた複数の参与ト線と、X方 向に延びた複数の保持容量線と。氷方向と確変するY方 向に延びた複数のソース線と、前記ゲート線と前記ソー ス線との交点に対応して配置された複数の商素電極と、 前記ゲート級に電気的に接続されたゲート軍権と前記ソ ース級に電気的に接続されたソース領域と前距商業電極 に電気的に接続されたドレイン領域とを有し前記画楽器 極に対応して距離された複数の薄膜トランジスタと、前 記慮素電極に電気的に接続された第1の電極部と前記保 持容量線に電気的に接続された第2の電極部とを有し前 記頭素電機に対応して配置された保持容器コンデンサと を有し、同一のツース線に対して前部護院トランジスタ を介して電気的に接続された複数の画際電標のうちY方 向て隣接し合う商業取権同士は、前間間一のソース線を 挟んで反対側に位置するように配置され、階級する保持 容量線に電気的に接続された保持容量コンデンサ同士の 間で、前記第2の電極部に対する前記第1の電極部の相 対的な形成位置が同一であることを結散とするアクティ プマトリクス基板

【請求項3】 請求の範囲第1項又は第2項に記載され たアクティブマトリクス基板を用いたカラー液晶表示装 置であって、前記画楽電極に対応して形成された赤色 縁 色、青色の3色のカラーフィルタが前記3色を1単位と してX方向に原期的に軽利された第1のカラーフィルタ 列と、前記第1のカラーフィルタ列にY方向で隣接し前 記3色を1単位としてX方向に周期的に配列された第2 のカラーフィルタ列とを有し、前記第1のカラーフィル 夕列と前記第2のカラーフィルタ列とは、前記1単位の 周期の1/2周期に相当する距離だけX方向に交互にず れた状態に影響され、同一のソース線に対しては、個色の カラーフィルタに対応する画素電極のみが前記薄膜トラ 50 を設ける構成などが提案されている。

ンジスクを介して接続されていることを特徴とするカラ 一液晶表示装置。

【請求項4】 請求の範囲第1項又は第2項に記載され たアクティブマトリクス基板を用いたカラー液晶表示装 置であって、前記画素電極に対応して形成された赤色。機 色、青色の3色のカラーフィルタが前記3色を1単位と してX方向に周期的に配列された第1のカラーフィルタ 列と、前記第1のカラーフィルタ列にY方向で隣接し前 記3色を1単位としてX方向に勝期的に耐弱された第2 のカラーフィルタ列とを有し、前記第1のカラーフィル 夕列と前記第2のカラーフィルタ列とは、前記1単位の 周期の1/3周期に相当する距離だけX方向に交互にず れた状態に配置され、同一のソース線に対しては、関色の カラーフィルタに対応する画楽器種のみが解釈流聴トラ ンジスタを介して接続されていることを特徴とするカラ 一被品表示装置。

【発用の詳細な説明】

[00001]

【発明の属する技術分野】この発明は、液晶表示装置に 用いるアクティブマトリクス基板の素子構造、特に保持 容量コンデンサの構造に関するものである。また、その アクティブマトリクス蒸扳を用いたカラー液晶表示装置 の構造に関するものである。

【背景技術】アクティブマトリクス基板を買いたカラー 液晶表示装置の基本的な構造を図1に示す。図1におい て、蒸板10の表面には、X方向に延びたゲート線GO、 G1,G2…と、Y方向に延びたソース線S1,S2、S 3・・・と、これらのソース線S1、S2、S3・・・とゲート 線G1、G2、G3・・・との交点に対応する位置に配置さ れた複数の商素電極12と、各商素電極に移締された環 膜トランジスタ(以下、ITET)という。)11とが形成 されている。

【0002】そして、選択期間、すなわち、ゲート練び1。 G2.G3・いからの信号によってTET11がオン状態 である細関。には、対向基板20に形成された共通関級2 6、商業電板12及びそれらの間際に封入されている液 品30で構成された液晶容量部CLCに、ソース終S1. S2、S3…から供給される画像信号が書き込まれる。 一方、非選択期間、すなわち、TFT11がオフ状態であ る期間、には、選択期間に液晶容量部CLCに書き込まれ た西像信号が保持される。

【0.003】ここで、品位の高い表示を行なうためには 非選択期間における保持特性が良好であることが求めら れる。それには、液晶容量部CLCに対して燃気的に並 列に保持容量コンデンサCSを設けることが有効であ る。保持容量コンデンサCSについては、前段のゲート 線と画業電板12との間に保持容量コンデンサCSを設 ける構成。又は別途に形成した保持容量線(別1には)第三 せず。)と画素電極12との間に保持容量コンデンサCS

[0004]

【発明が解決しようとする課題】このようにして継載さ れた保持容量コンデンサCS、商業電板12 TFT1 1、その他の付随する配線などで衝雾網線P11、P1 2. P13…が構成されている。なお、ここでは、画素領 域P11と衝撃領域P31との際には衝撃領域が形成さ れていないが、その領域に貴色用の商業領域が形成され ているものやグミーの衝撃領域が形成されているものも ある。

対向基板20には、カラーフィルタ21が形成されてい る。カラーフィルタ21は、一般的に、赤色フィルタR、 緑色フィルタG及び青色フィルタBからなる。これらの 赤色フィルタR、緑色フィルタG及び青色フィルタBは、 それらを1単位として表示画面内に繰り返し翻譯されて いる。カラーフィルタ21の配列には、ストライプ配列。 モザイク配列、又はデルタ配列がある。 ここで、関1-2に はデルタ配列の色配列パターンを示し、図13にはモザ イク配列の色配列パターンの一例について示す。このよ うなデルタ配列やモザイク配列では、各色要素が表示値 面内に均一に分散するため、ストライプを列に比較して、 なめらかな画像を表示できるという利点がある。

【0005】デルタ配列が用いられた液晶表示装置とし ては、特公平3-64046号公報第3図Aは開宗された ものなどがあり、モザイク配列が用いられた液晶表示法 置としては、開始報第8回C~Pに開示された利のカン がある。 

【0006】この公報に記載された液晶表示装置のうち、 デルタ配列が用いられたものは、関14に基すように、赤 色フィルタR、緑色ブィルタG、青色フィルタBに対応す る3つの画楽印域P21, P22, P29が、それらを1 単位として支育的に閉想的は影響されている。但1、個 数段目の画素列における画素領域P21、P22、P23 は、奇数段目の画業列における画素領域P1.1、P12、 P13,又は西条領域P31, P32, P33に対して前 紀1単位の1/2周期に相当する距離だけずらして配置 されている。このため、奇数段目の衝撃列と偶数段目の 頭素例との間では、調素領域P11.P12.P13... の中心位置が1.5画素ピッチに相当する距離だけ左右 交互にずれた状態にある。

【0007】いずれの画楽領域も、基本構成が同じであ るため、画楽領域P21を例に説明する。 画楽領域P2 1において、TFT11のソース領域111は、ソース終 S1に接続され、ゲート電腦113ほ、ゲート線G2に接 続され、ドレイン領域112は、両器電板12に接続され ている。

【0008】また、顕紫領域P21には、TPT11のド レイン領域112及び衝素電板12に電気的に接続され た第1の電極部C1と、前段のゲート線G1からY方向 に残り出した構造をもつ第2の電振部C2とが形成され コンシリコン膜が用いられている。第1の電極部C1と、 第2の電極部C2とは、接述するとおり、誘電体膜を介し て対向して配置されている。このようにして、闽茶電極 12と前段のゲート線G1との間に保持容量コンデンサ CSが形成されている。

【0009】また、各ソース線S1、S2、S3・・・は、Y 方向にクランク状に曲折しながら延びているとともに、 複数の色信号を同一のソース線に適切たタイミングで供 給するための複雑な色切換回路を不要とするため、同一 のソース線に対しては、同じ色に対応する商素領域の簡 素電板12のみがTFT11を介して接続されている。

従って、同一のソース線には、1段後に同じ色に対応する 撕素領域がソース線の両側に交互に配置されることにな る。例えば、ソース線S2の場合には、緑色に対応した画 素領域P12, P22, P32…がソース線S2の前側 に交互に配置されている。また、必然的に、TFT112 ソース線の位置関係も1段毎に逆になっている。 【0010】その結果、ゲート線G1、G2、G3・・・に沿 ってX方向に並ぶ各画業領域P11、P12、P13・・・

の間では、TFT11、画家電極12及び保持容量コンデ ンサCS(第1の電極部C1及び第2の電機部C2)の相 対的な形成位置は同一である一方、ソース終52に沿っ てY方向に並ぶ燕素領域P12、P22、P32…の間 では、TFT11、藤素蠍係12及び保持容量コンデンサ CSの相対的な形成位置は、一段毎に左右対称の関係に なっている。例えば、ゲート線G1に接続する個素領域 Aide P11, P12, P13...と、ゲート線G2に総続する面 素領域P21, P22, P23…との間では、TFT1 1、画器準極12及び保持容量コンデンサCSの相対的 30 な位置関係が左右対称になっている。

【0011】このような構成のアクティブマトリクス基 板の製造方法を、図15を参照して簡単に説明する。図 15(A), (B), (C)は、それぞれ以14の1-1' 図15(A)において、まず、基板10の上に多結晶シリ コン薄膜を形成した後、フォトリソグラフィ技術による パターニングによって、TFT11の能動領域と、保持容 量コンデンサCSの第1の電極部C1とを構成する多結 品シリコン薄障110を形成する。

40 次に、多結晶シリコン膜110の熱酸化により、ゲート酸 化膜114と、保持容量コンデンサCSの誘環体膜C3 とを形成する。次に、保持容量コンデンサCSを構成する ための多糖品シリコン膜110に対してのみ、不純物を 選択的にドーピングし、保持容量コンデンサCSの第1 の電極部C 1を形成する。

続いて、フォトリソグラフィ技術により、ゲート電極11 3と、保持容量コンデンサCSの第2の電板部C2とを 多結晶のドープトシリコン膜により形成する、この状態 で、繭素領域P21では、ゲート電板113とゲート線G ている。第1の電極等C1の材料は、通常、ドープトシリ 50 2とが電気的に接続され、第2の電極等C2と前段のゲ

ート線G1とが電気的に接続された状態にある。

【0012】次に、ダート電極上13をマスクとしてイオンを打ち込むことにより、ソース領域111及びドレイン領域112を形成する、次に、層間絶縁膜115を形成した後、それにスルーホールを形成する。

【G013】しかる後に、ソース開発111度びドレイン開催112と対して、ソース端子118及びドレイン 端子119をそれぞれ窓気的に接続する。ここで、ソース端子118は、ソース様S1と電気的に接続され、ドレイン第子119は、囲業電極12に電気的に接続されている。

【0014】このようにして、商素領域P21にTFT 11と保持容量コンデンサビSとを形成するとともに、 図15(B)、(C)に示すように、商素領域P11、P 12、P22にも、保持容量コンデンサビSを形成す

(0015) しかしながら、図14に示すパターンを用いて場合には、基数19の上にフォトリングラフィ技術によって各様或部分を再放していくとき、左右方向(X方向)にアライメントのでなが発生すると、例えば、ソース個52に分ってソ方向に並える事業領域P12.P22、P32・いては、構造パラメータが一般等に異なってしまう。

[0016] すなわち、図16において、TFT11及び 保持容量コンデンサCSの第1の電極部C1を形成する ための下層側の多結晶シリコシ膜の形成パターンAT と、ゲート線G1、G2。G3・・・、ゲート常巻113及び 保持容量コンデンサのSの第2の電極部C2を形成する ための上層側の多結晶シリヨン腱の形成パターンA2 と、の重なり部分を保持容量コンデンサCSの対向部分 COとして斜線を付したとき。下層側の多結晶シリコン 膜の形成パターンA1と、上層側の多結晶シリコン膜の 形成パターンA2との間でアライメントが左右にずれる と、ゲート線G1、G3…により選択をれる奇数段目の 画素領域P11,P12…P31、P32…の保持容量 コンデンサCS (ODD) (これらの保持容量コンデン サは、ゲート級GO、G2・・・に接続されている。)と、ゲ - ト線G 2、(G4) ・・・により選択される画業領域P 2 1, P22…の保持容量コンデンサCS(EVEN) (これらの保持容量コンデンサは、ゲート線G1、G3· 4) ・に接続されている。)との間で、鉛線を付した対向部分 COの面積が変動する。

第16には、左右方向にアライメントのずれがない理想 的な場合が示されているため、保持容量コンデンサCS (ODD)の容量値と保持容量コンデンサCS (EVE N)の容量値は等とい。

【0017】しかしながら、左右方向にアライメントの すれがある場合には、禄袴容量コンデンサCS(OD D)の答業値と保持容量コンデンサCS(EVEN)の 容業値とは樂なる値をもつ。例えば、下潛聴の金結晶ン リコン湾灘の形成パターンA1が上短側の多結晶シリコ シ湾灘の形成パターンA2に対して矢印Rの方向にずれ た状態に形成されると、保持容量コンデンサCS (OD D)の容量値は、大きくなるのに対し、保持容量コンデン サCS (EVEN)の容数値は、小さくなる。

【0018】その結果、N型の下FTを用いた場合には、 奇数限目のゲート線の I. G3・・・の最適しこコモン電圧 は、概数限目のゲート線で2・・・の最適しこコモン電圧は、 りも高くなり、最適しこコモン電圧に差が発生し、ゲート 縁単位でフリッカが発生するという問題が生ずる。 【0019】

「課題を解決するための手段】このような問題点を解消 するために、本発明の目的は、保持等なコンデンサを構成 するを電塩能の形成パターンを改良することにより、同 一のソース線に対して各選素蜘蛛の西素電低が1段毎に 左右反列側から交互に接続するような場合でも、フリッ カーのないアクティブマトリクス素板を提供することに ある。また、本発明の別の目的は、このように構成したア クティブマトリクス基板を用いた高品質なカラー 添起奏

示義概を提供することにある。 [0020] このような課題を解決するために、本場明 の第1の形態では、まず、アクティアマトリクス基限に対 し、大方向に軽砂た後数のゲート線と、光方向と衝突する をソ方向に延びた複数のリース線と、削記ゲート線と前 記ソース線との交流に対応して促置された機の調素電 器と、新記ゲート線を回気均に接続されたゲート電機と 前記ソース線に受流的に接続されたゲート電機とを 前記が、工場に電流的に接続されたゲール電機と ・ 前記が高級性に振気的に対象が機関トランジスタ と、前面能素をに振気的に対象の機関トランジスタ と、前面能素をに深切けば解された第1の建築を 前段のゲート様に電気的に接続された第2の電極部とを 有し前距削減変節に対して配置された接致の保持登量 コンデンサとを設ける。

【6021】そして、同一のソース線に対して前距線隊 トランジスタを介して緊気的に接続された複数の画案電 極のうちY方向で隠接し合う画素電極同士については、 前記問一のソース線を挟んで反対側に位置するように配 置する一方、隣接するゲート線に電気的に棒締された保 持容量コンデンサ同士の間で、前記第2の電極部に対す る前記第1の電極部の相対的な形成位置を同一とするこ とに特徴を有する。本発明の第2の形態では、まず、ア クティブマトリクス基板に対して、X方向に延びた接数 のゲート線と、X方向に延びた複数の保持容量線と、X 方向と直交するY方向に延びた複数のソース線と、前記 ゲート線と前記ソース線との交点に対応して配置された 複数の衝突電響と、前記ゲート線に電気的に締結された ゲート電極と前記ソース線に電気的に接続されたソース 領域と前記商素電極に電気的に接続されたドレイン領域 とを有し前記衡素電極に対応して記憶された複数の薄膜 トランジスタと、前記画楽電極に電気的に接続された筆

1の電極部と前記保持容量線に電気的に接続された無? の電極部とを有し前記画楽電極に対応して配置された保 特容量コンデンサとを誇ける。

【0022】そして、同一のソース線に対して前記藻離 トランジスクを介して電気的に接続された複数の画業電 極のうちY方向で隣接し合う商業電極間士については 前記問一のソース線を挟んで反対側に位置するように配 置する一方、隣接する保持容量線に電気的に接続された 保持容量コンデンサ同士の間で、 南記第2の電極部に対 する前記第1の電極部の相対的な形成位置を開一とする 10 ことを特徴とせる。

【0023】このように構成したアクティブマトリクス 基板では、Y方面に隣接する保持容量コンデンサ間十の 間で、前記第2の電極部に対する前記第1の電極部の相 対的な形成位置が同一であるため、各構成部分をフォト リソグラフィ技術を用いて形成するときに、アライメン トのずれが発生しても、それらの保持容量コンデンサ間 土の間で、第1の電極部と第2の電極部との対向面特に 差が発生せず、それらの保持容量コンデンサの容量値を 均一にすることができる。

【0024】それ故、液晶表示装置にこのような構成の アクティブマトリクス基板を用いるごを叙まって、隣接 する保持容量コンデンサ間で保持容量流が相違すること によるゲート線単位でのフリッカーの発達を防止するこ 5. 5 180 cm 3 30g 10 cm

【0025】本発明において、前記の字をティブマトリ クス基板を用いてデルタ配列のカラー液晶表示装置を構 成する場合には、まず、画物電核に対応して形成された 赤色、緑色、青色の3色のカラーフィルタが前記の3色 を1単位生してX方向に関係的に配別された第4のカラ: 30 ーフィルタ列と、この第1のカラーラネボタ所にY お師: で隣接も前記の3色を1単位として米方向に原期的に型 列された第2のカラーフィルタ列をを設ける。そして、 第1のカラーフィルタ列と第2のカラーフィルタ列とを: 前記の1単位間期の1/2周期に相当する距離だけX末 向に交互にずれた状態に程度するとともに、日一のソー ス線に対しては、関色のカラーフィルダに対応する画業 電極のみを接続する。

【0026】また、本発明において、前記のアクティブ マトリクス基板を用いてモザイク配列のカラー液晶表示 40 装置を構成する場合には、デルタ製剤の場合とは異な り、第1のカラーフィルタ列と第2のカラーフィルタ列 とを前記の1単位周期の1/3周期に相当する距離だけ ×方向に交互にずれた状態に影響するとともは、 聞一の ソース線に対しては、同色のカラーフィルタに対応する 画素電極のみを接続する。

### 100271

【発明の実施の形態】 [第1の実施例] 図1は、アクテ ィブマトリクス基板を用いたカラー液晶表示装置の基本 装置に用いたアクティブマトリクス基板の各様成部分の 形成パターンを示す平面図である。なお、本実施例のア クティブマトリクス基板は、従来のアクティブマトリク ス基板と画楽領域内における各構成部分の形成パターン のみが相違し、その他の部分は同様であるので、共適す る機能を有する構成部分については、同じ符号を付して その詳細な説明を省略する。

【0028】図1において、本実施例のカラー液晶表示 装置では、アクティブマトリクス基柄を機成する透明か 基板10の表面に、X方向に延びるゲート線GO、G 1、G2・・・と、Y方向に軽びるソース線S1 S 2、S3・・・との交点に対応して画素領域P11、P 12、P13・・・が形成されている。そして、各画業 領域P11、P12、P13・・・において、ソース線 S1、S2、S3···に対してTFT11を介して密 明な画素電極12が接続されている。そして、ゲート線 G1、G2、G3···からの信号によってTFT11 がオン状態である期間(選択期間)には、液晶容量部CL Cに、ソース線S1、S2、S3···から供給される 画像信号が書き込まれる。一方、 TFT 1 1 がオフ収 豫である期間(非選択期間)には、選択期間に液晶容量部 CLCに書き込まれた面像信号が保持される。

【0029】ここで、品位の高い表示を符なうためには 非選択期間における保持特性が良好であることが求めら れる。そこで、ゲード練祭の、G1、G2・・・のうち 前段のゲート線と商素電腦12との間には、微勝容器ョ ンデンサCSが構成されている。ゲート線GO G1 G2 - のうち、ゲート線G0には、TFT11の ゲート電極が接続されていないので、ゲート線Gのほ 実質的には専用の容量線である。

【0030】なお、基板10及び対向基板20の外側に は、個光板41、42が配置されている。

【0031】対向基板20には、カラーフィルタ21が 形成されている。カラーフィルタ21は、一般的に、赤 色フィルタR、緑色フィルタG、青色フィルタBからな る。各画素領域P11、P12、P13 · · · の曲素能 係1.2は、それぞれこれらの3色のカラーフィルタ21 に対応して配置されている。本実施例のカラーフィルタ 21の展別は、デルタ配列(図12)である。すなわち、 対向基板20では、赤色(R)、緑色(G)、青色

(B) の3色のカラーフィルタが、これら3色を1単位 としてX方向に周期的に配列された第1のカラーフィル 夕列F1 (奇数役目のカラーフィルタ列)と、このカラ ーフィルタ列にY方向で隣接し、前記の3色を1単位と してX方向に周期的に配列された第2のカラーフィルタ 列F2 (偶数段目のカラーフィルタ列)とが形成され、 第1のカラーフィルタ列F1と第2のカラーフィルタ列 F2とは、南記の1単位開期の1/2周期に相当する節 機だけX方向に交互にずれて配置されている。このよう 的な構成を示す③である。图2は、本実施例の液晶表示 50 に構成したデルタ配列では、各色要素が画面内で均一に 分散しているので、なめらかや薬像品質が要求される薬 像表示用に特に適している。

【0032】このように構成したカラーフィルタの配列 に対応して、アクティブマトリクス差板では、図2及び 図3に示すように、赤色フィルタR、緑色フィルタG。 青色フィルタBに対応する3つの画楽領域P11、P1 2、P-1 3がそれらを1単位としてX方向に周期的に配 置された第1の翻案列(奇数段目の翻案列)が形成されて いる。また、第1の画業列にY方向において隣合う第2 の調差列(偶数段目の画業列)では、同じ1単位に相当す 10 る画素領域P21、P22、P23が第1の画素列に対 して1/2周期に相当する距離だけX方向にすれるよう に祝儀されている。また、第2の商素列にY方向におい て隣合う商素列(奇数段目の衝影列)において、同じ1単 位に相当する画素領域P31、P32、P33は、画素 領域P21、P22、P23に対して反対の方向に1/ 2周期に相当する距離だけずれるように配置されてい る、このため。 画素領域P31、P32、P33を含む 極素列は、画素領域P11、P12、P13を含む画業 列をY方向にそのまま平行移動した状態にある。従っ て、各画素領域P11、P12、P13・・・の中心位 置は、Y方向においても、5面素ビッチだけ一段毎に左 右交互にずれた状態にある。

ランク状に曲折しながら平方向延びている。そして、同 一のソース線に対しばは、間も色に対力する面条のみが 接続している。従って、 関一のソース線からは、赤色。 経色・青色のいずれか一色の老不を行なうための信号の みが供給すればよい構成になっている。なお、本実験例 では、クランク状に曲折しながらY表面に低びたソース 30 線を用いたが、その総かのに、曲線状に並行しながらY 方向に延びたソース線を用いてもよい。 7.60

[0034]いずれの面素領域も、基本的な構成が同じ であるため。 新素領域P21を例に説明する。 図2から わかるように、TF軍110ゲート電極113はゲート 線G2に接続され、ソース領域111はソース線S1に 接続され、ドレイン領域1.1.2は悪素電極1.2に接続さ れている。商素領域形2寸には、ドレイン領域112と 画素電極12とに電気的に接続された第1の電極部C1 が形成され、第1の電極部C1はドープドシリコン膜で 形成されている。また、前段のゲート線G1からY方向 に延びた第2の電極器に1が形成されている。

【0035】第1の電極部C1と第2の電極部C2と は、誘電体膜を介して対向しており、前段のゲート線G 2と蕎素電篷12との間に保持容量コンデンサCSが形 成されている状態にある。

【0036】このように構成したアクティブマトリクス 蒸板では、クランク状のソース線S1、S2、S3・・  に対応する画素領域の画業電腦1つのみが接続されてい る。このため、間一のソース終S2には、Y方向におい て、緑色 (R) に対応する画楽領域P12、P22、P 32、・・の画業電格12が左右反対側から交互に接続 されている。その他のソース線S1、S3・・・でも河 様である。

10

【DO37】ここで、ゲート線G1に沿ってX方向に並 ぶ各面素領域P11、P12、P13・・・の間では、 TFT11、繭素電極12及び保持容量コンデンサCS (第1の電極部C1及び第2の電極部C2)の相対的な 形成位置が同一である。また、ゲート線G2に沿ってX 方向に並ぶ各្調素領域P21、P22、P23・・・の 間でも、TFT11、画素電極12及び保持容量コンデ ンサCS(第1の電極部C1及び第2の電極部C2)の 相対的な形成位置が同一である。

【0038】これに対し、ソース線S2に沿ってY方向 に並ぶ商業領域P12 P22 P32・・・の間で は、TFT11及び再素電極12の相対的な形成位置が 一段毎に左右反射するパターンになっている。すなわ ち、ゲート線G1に接続する奇数段目の面素領域P1

1 . P 1 2 . P 1 3 · · · と : ゲート線G 2 に接続する 偶数段目の顕素領域P21、P22、P23・・・との 間では、TFT1.1及び商業電極1.2の形成パターンが 左右対称になっている。

【0039】しかしながら、保持容量コンデンサCS は、いずれの画素領域においても同じ相対位置に形成さ れている。質い替えると、画素領域における保持容量コ ンデンサCSの相対位置は、Y市市に総位する保持容量 コンデンサ闘士の間で同一である。

【0040】また。保持容量コンデンサCSの第1の電 極部C1と、前段のゲート線G0、G1、G2・・・か ら張り出す第2の電極部C2との間における相対的な位 置関係は、各画素領域P12、P22、P32・・・の 間でX方面及びY方面のいずれの方面においても同一で \$5.

【0041】例えば、ゲート線G1に接続する画楽領域 P12では、前段のソース線S1が通る領域に保持容量 コンデンサCSが形成されている。同様に、ゲート線G 3に接続する画素領域P32でも、前段のソース線S1 が通る領域に保持容量コンデンサCSが形成されてい る。従って、ゲート総G1、G3に接続するいずれの画 素領域P11、P12···P31、P32···で も、保持容量コンデンサCSの第1の電極部C1は、T FT11のドレイン領域112との接続位置から衝素電 極12の左側領域にまでそのまま延びおり、この左側領 透において、前野のゲート線GO、G2から限り出す第 2の電極器C2に重なっている。

【0042】これに対して、ゲート線G2に接続する繭 素領域P22では、商素領域P22自身が接続するソー うち、デルク配列された各カラーフィルク21の同じ色 50 ス線S2が進る領域に保持容量コンデンサCSが形成さ

れている。従って、ゲート線G2に接続するいずれの適 素領域P21、P22・・・でも、保持容量コンデンサ CSの第1の電極部C1は、TFT11のドレイン領域 112との接続位置からソース領域111に向かって一 旦折り返し、ソース領域111付近からは、高数段目の 画際領域P11、P12・・・P31、P32・・・と **岡様、画業電極12の左側領域にまで延びている。そし** て、この左側領域において、前段のゲート線G1から張 り出す第2の銀棒部C2に重なっている(図3). 【0043】 このような構成のアクティブマトリクス基 10

板の製造方法を、図4を参照して説明する。 関4 (A)、(B)、(C)は、それぞれ閉2のIV-IV 断 而図、V--V、断面図、VI-VI、断面図である。

【0044】図4(A)において、まず、フォトリソグ ラフィ技術により、 石英ガラスからなる基権 10の上に TFT11の能動領域と保持容量コンデンサCSの第1 の電極部C1とを形成するための多結晶シリコシ薄膜1 10を形成する。

【0045】次に、多結晶シリコン膜110の熟酸化に より、ゲート酸化膜114と、保持容量コンデンサCS 20 の絶縁膜C3とを形成する。次に、保持容量コンデンサ CSを形成するための多結晶シリコン機110に対して のみ、不純物を選択的にドーセングすることによって、 保持容量コンデンサCSの第1の電極部C1を形成す

【0046】続いて、フォトリッグラフィ技術により、 ゲート電極113と、保持容量コンデンサビ系の第2の 電標部C2とを多結品のドープトシリコン薄膜から形成 する。この状態で、面素倒域P2丁では、ゲート保格す 13がゲート線G2に電気的に接続され、第2の電板部 30 C2が前段のゲート線G1に電気的に接続された状態に \$8. THE PROPERTY OF THE PROPERTY.

【0047】次に、ゲート製機113をマスクとしてイ オンを打ち込んで、ソース領域1112及びドレイン領域 112を形成する。次に、層間絶縁膜115を形成した 後、それにスルーホールを形成する。

【0048】しかる後に、ソース解験111及びドレイ ン領域112に対してソース端子118及びドレイン網 子119をそれぞれ電気的に接続する。ここで、ソース 場子118は、ソース線S1に電気的に接続され、ドレ 40 イン端子119は、乗器電棒12に電気的に接続され

【0049】このようにして、衝索領域P21にTFT 11と保持容量コンデンサCSとを形成するとともに、 図4(B)、(C)に示すように、画楽領域P11、P 12、P22にも、保持容量コンデンサCSを形成す

【0050】このような製造方法において、フォトリソ グラフィ技術によって基板 1 0 の上に各構成部分を形成

ライメントのずれが発生しても、本実施例では、各類器 領域P11、P12、P13・・・において、構造パラ メータが一段毎に異なってしまうことがない。すなわ ち、図5において、TFT11及び保持容量コンデンサ CSの第1の電極部C1を形成するための下層側の多結 最シリコン腺の形成パターンA3と、ゲート線G1 G G3・・・、ゲート電極113及び保持容量コンデ ンサCSの第2の電極部C2を形成するための上層側の 多結晶シリコン膜の形成パターンA4との重なり部分を 保持容量コンデンサCSの対向部分COとして斜線を付 して表したとき、多結晶シリコン腺の形成パターンA3 と、多結晶シリコン膜の形成パターンA4との間でアラ イメントがX方向にずれても、ゲート線G1. G3·・ に接続する画楽部域P11、P12・・・P31、P 32・・・(奇数段目の調素領域)の保持容量コンデン サCS(ODD)(これらの保持容量コンデンサは、ゲ ート線GO、G2、G3・・・に接続されている。) と、ゲート線G2・・・に接続する画業領域P21.P 22・・・(個教授目の商素領域)の保持容量コンデン サCS(EVEN) (これらの保持容器コンデンサは、 ゲート線G1、G3、G5・・・に接続されている。) との間で対向部分COの面積が変動しない。 【0051】例えば、多結晶シリコン薄膜の形成パター

ンA3が多結晶シリコン薄膜の形成パターンA4に対し て矢印Rの方向に少々ずれた状態に形成されても、奇数 段目の画書始終P11、P12・・・P31 端8321 及び偶数段目の衝突領域P21、P22・・・の双 方において、各条持容量コンデンサCSにおける第1の 職極部C1と第2の監接部C2との対向部分C0の面積 が小さくなるだけである。逆に、多結晶シリコン海膜の 形成パターンA3が多結晶シリコン落膜の形成パターン A4に対して矢印しの方向に少々ずれた状態に形成され ても、奇数段目の画素領域P11、P12・・・P3 1、P32 · ・ 及び偶数段目の崩累領域P21、P2 2···の双方において、各保持容量コンデンサCSに おける第1の電極部C1と第2の電極部C2との対向部 分COの面積が大きくなるだけである。

【0052】また、アライメントが多少上下方向(Y方 向) にずれても、各保持容量コンデンサCSにおける第 1の電極部C1と第2の電極部C2との対向部分C0の 筋積は、変化しない。

【0053】このように、本実施例のアクティブマトリ クス基板では、多結晶シリコン隊の形成パターンA3 と、多結晶シリコン膜の形成パターンA4との間でアラ イメントが左右方面(X方面)又は上下方面(Y方面) にずれても、各面梁領域P11、P12···P21. P22···P31、P32···の間で、各保持容量 コンデンサCSの容量値が常に等しいので、奇数発目の ゲート線G1、G3・・・の最適しCコモン電圧と、偶 していくとき、左右方向(X方向)にバターンマスクのア 50 数段目のゲート線G2、・・の最適しCコモン電圧と

613.

は、常に同一である。それ故、全体的を秘密してコモン 電圧を設定できるので、ゲート線単位でのフリッカーを 防止することができる。

【0054】さらに、本実施例では、ソース線S1、S S3に沿ってY方向に並ぶ商業領域P11.P1 P13・・・の間において、TPT11及び画業電 極12の相対的な形成位置を一段毎に左右反転させてい るだけで、保持容量コンデンサCSを形成するための第 1の電粉部C 1の形成位置及び形状が異なるだけであ る。従って、第1の電極部C1と第2の電極部C2との 相対的な位置関係を最適化するだけで、第1の電極部C 1及び第2の電極部C2を形成する際のアライメントず れに超因するフリッカを防止している。それ故、各様成 部分の形成領域や大きさに制限がある場合にも適用でき るので、高精細及び高密度の液晶表示装置を実現する際

に特に有利である。

【0055】また、奇数段目のゲート線G1、G3・・ · に対応する顕素領域P11、P12···と、偶数段 目のゲート総G2 · · · に対応する画楽領域P21、P 22 · · · との間において、第1の電極部C1以外の構 20 成部分のパターンは、実質的に関一である。それ故、対 向基板20とアクティブマトリクス基板とのアライメン トずれ、又はアクティブマトリクス基板上でのアライア メントずれが発生しても、奇数段目のゲート線G1、G 3 · · · に対応する曲素継載P11、P12 · · · と、 偶数段目のが十十線は2・c・に対応する面溝領域P2 1、P22・・・との間では、間回率の差も軽減され、 それによる相ラインもあを助止するこれもできる。

【0056】 (第2の実施例) 図6位、本実施例の液晶 表示装置のアクスダマキリクス基板の各様面部分の形成 30 パターンを示点空間図である。なお、本実施別のアクテ ィブマトリクス基板は、第1の実施例に係るアクティブ マトリクス基板と保持容量コンデンサの部分のみが相違 し、その他の部分は同様であるため、対応する機能を有 する構成部分には同志符号を付してある。

【8057】第1の実施例では、各保持容量コンデンサ CSの第2の職務部C2を形成するのに、前時のゲート 線を利用する構造であったが、本実施例では、定電位の 保持容量線CM1、CM2、CM3・・・がゲート線G 1、G2、G3: · · · と並列にX方向に延びた状態に形 40 成され、保持容量コンデンサCSは、保持容量線CM 1、CM2、CM3· 1 を利用して第2の電極部C2 を機成している。

【0058】なお、本実練例の漁品表示装置でも、第1 の実施例と同様に、赤色、緑色、青色に対応する3つ各 画楽館或P21、P22、P23が、それらを1単位と してX方向に周期的に配置されている。また、Y方向で 隣接する職業列でも、同じく1単位に相当する画業領域 P11、P12、P13及び曲素領域P31、P32。 P33が左右交互に1/2周期ずつずらして配置されて 50 【0066】従って、図7において、TFT11及び保

【0059】ここで、各ソース線S1、S2、S3・・・ は、クランク状に形成されている。また、同一のソー ス線に対しては、同じ色に対応する断器領域の需要常様 のみが接続している。従って、同一のソース線からは、 赤色、緑色、青色のいずれか一色の表示を行なうための 信号のみが供給すればよい構成になっている。

【0060】また。いずれ顕像絵響も基本的を構成が問 領域P21には、ドレイン領域112及び商素電極12 に雲気的に総給するドープドシリコン酸からかる第1の 電極部C1が形成され、保持容量線CM2からは、Y方 向に無びる第2の電極部C2が形成されている。第1の 電極部C1と、第2の電極部C2とは、誘電体膜を介し て対向しており、画楽領域P21では、画楽電係12と 保持容量線CM2との間に保持容量コンデンサCSが構 成されている。

【〇〇61】このように構成したアクティブマトリクス 基板では、クランク状のソース線に対して、デルタ配列 された各カラーフィルタ21の間じ色に対応する画器館 域P11、P12、P13···の画素電優12のみが 接続され、同一のリース線S2に対しては、画楽領域P 12、P22、P32の商業電報12が左右反対機から 接続している。その他のソース線S1、S3・・・でも 同様である。

【0962】従って、第1の実施例と関係、X方向に並 ぶ各画素領域P11。P12、P13、・・の間では、 THT11で顕素電板12及び保持容量コンデンサGS (第1の電板部C1及び第2の電板部C2)の相対的な 形成位置が同一である一方、・Y方向においては、画素領 域P12、P22。P32···におけるTFT14及 び画業電極12の相対的な形成位置が一段毎に左右反転 1.7612

【0063】 しかしながら、保持容量コンデンサCS は、いずれの調素領域においても同じ相対位置に形成さ れている。意い替えると、顕素領域における保持容量コ ンデンサC Sの組対位置は、 Y方向に隣接する保持容 量コンデンサ料土の間で同一である。

【0064】また、保持容量コンデンサCSの第1の電 極端C1と、保持容量線CM1、CM2・・・から張り 出す第2の電極部C2との間における相対的な位置関係 は、Y方向に隣接する保持容量コンデンサ同士の間で何 一である。すなわち、各画素領域の間で同一である。

【0065】このような構成のアクティブマトリクス基 板の製造方法は、第1の実施例とほぼ間様であり、ゲー ト監修113 ゲート終G1 G2 G3・・・を形成 するときに、保持容量線CM1、CM2、CM3・・・ とそれらから張り出す第2の電極部C2とを同時に形成 する点だけが相違する。

特容量コンデンサCSの第1の電極部C1を形成するた めの下層側の多結晶シリコン鍵の形成パターンA3と ゲート線G1、G2、G3・・・、ゲート電極113. 保持容量線CM1、CM2、CM3···及び保持容量 コンデンサCSの第2の電標部C2を形成するための上 勝麼の多結晶シリコン線の形成パターンA5との重なり 部分を保持容量コンデンサCSの対向部分COとして斜 線を付して表したとき、多結晶シリコン膜の形成パター ンA3と、多結晶シリコン腱の形成パターンA5との間 でアライメントが左右方向 (X方向) にずれても、各両 10 素領域P11、P12···P21、P22···P3 1、P32・・・の間で、斜線を付した対向部分C0の 面積(保持容量コンデンサCSの容量値)が常に等しく なる。それ故、本実籍例によれば、ゲート練単位でのフ リッカーを防止することができるなど、第1の実験例と 間様な効果を有する。

【0067】 (第3の実施例) 第1及び第2の実施例では、いずれらスイッチング素子として、コブラナ型のTFTを用いたが、本実施例では、これに代えて逆スタガ型のTFTを用いてある。

【0068】図8は、アモルファスシリコン膜を能動層 に用いたTFT及び保持容量コンデンサの時前関であ る。図8において、ガラス製の基板手GAの表面側に は、下地膜110人の上にタンタル膜からなるゲート電 極113Aが形成され、その表面には、ゲート機縁膜と してのタンタル酸化物1至4本が形成されている。タン タル製化物114Aの表面には、ジリガン変化物114 Bが形成され、タンタル酸化物1 第4歳とシガコン盤化 物114日とがゲート絶縁膜をもで機能するようになっ ている。シリコン党化物キャ洋8の総前側には、チャネ 30 ルを形成するための真性のアモルフボスシリコン酸11 7Aが形成されている。 変性のアモルファスシリコン際 117人の表面側には、高速度の心理のアモルファスシ リコン膜 1-16 Aが形成されている。 料型のアモルファ スシリコン膜116Aは、ゲート電板1213Aと対時す る部分がエッチングされ、ソース領域11114とドレイ ン領域112Aとに分割されている。ソース領域111 Aには、モリブデン層118Aを介してアルミニウム電 極層118分が形成されており、このアルミニウム電極 用118Bは、ソース線S1、S2、S3···に接続 40 されている。ドレイン領域112Aには、1TO膜から なる画楽電極12Aが接続されている。...

【0069】画素電極12A(ITO膜)は、図9に示すように、画条領域P11、P12、戸13・・の端 部にまで形式されており、そこで、画業電極12Aの端 部は、保持容量コンデンサCSの第1の電極部C1になっている。

【0070】第7の電極部C1の下層側には、ゲート絶 緑酸と同時に形成されたタンタル酸化物114Aとシリ コン室化物114Bとからなる保持容量コンデンサCS

の誘窓体膜C3が形成されている。誘電体膜C3の下層 関には、ゲート電極II3Aと同時に形成されたタンタ ル機が形成されており、このタンタル鎖は、保持容量コ ンデンサCSの第2の電極部C2になっている。 その他の構成は、第1の実施例と略同様になっているた め、その詳細な説明を省略する。本実施例でも、図9に 示すように、画際領域P11、P12、P13・・・ は、デルタ配列のカラーフィルタ21に対応して配置さ れている。ここで、同一のソース線S1、S2、S3・ · ・に対しては、同じ色に対応する画素領域P11.P 12、P13· · · の商素電極12Aのみが接続されて いる。このため、同一のソース線S2には、緑色(R) に対応する画業領域P12、P22、P32・・・がソ ース線S2の左右反対側から交互に接続している。 【0071】この場合でも、第1の実施例と同様に、例 えば、ソース線S2に沿ってY方向に並ぶ護素領域P1 2、P22、P32・・・では、保持容量コンデンサC Sの形成位置が藝素領域内の間じ位置にある。すなわ ち、保持容量コンデンサCSの第1の策核部C1は、※ 20 素電極12Aの端部で構成されている点で実施例1と相 達するが、この第1の鐵篠部C1と、前段のゲート級G 0、G1、G2・・・から張り出す第2の電板部C2と の間における相対的な奇響関係は、衝響領域P11.P 12. P13. ・・の間でX方向及がY方向のいずれの 方向においても一致するように設定されている。それ 故、図10において、面索電報12A及び保持容量コンパニ デンサCSの第1の電極部C1を形成するためのITO 膜の形成パグデンタフと、ゲード線G1、G2、G3・ ・・、ゲート電信113A及び保持容量コンデンサCS の第2の電振器に空楽形成するためのタンタル間の形成 パターン人員との重なり部分を保持容量コンデンサCS の対向部分COとEで斜線を付して表したとき、ITO 膜の形成パターンATとタンタル膜の形成パターンA6 を形成する際に、左右方向(X方向)にアライメントずれ が発生しても、済敷殺目のゲート線G1、G3・・・に 接続する商素関連〒11、P12・・・P31、P32

・ に接続する画業施具P21、P22・・の保持容量 コンデンサCSとの間では、対線を付した対向部分で の面積(保持等量コンデンサCSの容量値)は等しい。そ れ故、本実施体に紧れば、ゲート線単位でのフリッカー の発生を防止できるなど、第1の実施例と同様な効果を またる。

・・・の保持容量コンデンサCSと、ゲート線G2・・

【9072】全外、本実施的では、第2の電極部02を 形成する化あたって、第1の実施例と同様、前段のゲート練Gの、売1、G2、G3・・を用いたが、第2の 実施例のように、専用の保持容量線CMI、CM2、C M3・・・を形成し、それを用いて、保持容量コンデン かCSを構成してもよい。

コン陸化物114Bとからなる保持容量コンデンサCS 50 【0073】[第4の実施例] 第1ないし第3の実施例

は、デルタ配列のカラーフィルタを用いた流晶を示装置 についての実施的であるが、本実施的は、モザイク配列 のカラーフィルクを用いた溶晶液示波変についての実験 例である。なお、本実施例では、カラーフィルクがモザ イク配列になっているため、画業が貼子状に配置されて いるが、その他の部分は、第1の実施別と同様であるため、外仮する部分には、同し符号を付してそれらの詳細 を影響する部分には、同し符号を付してそれらの詳細 を影響する部分に

【0075】このような構成は、第1ないし第3の実施 例のように、カラーフィルタ21がデルタ配列の場合と 同じであるが、本実施別では、赤色R、緑色G、青色B のカラーフィルタ21がモザイク配列で形成されている ため、赤色孔の緑色は、青色色のカラーフィルタ2.1に 対応するように、簡素領域P11、P12、P13・・ · が配列されている。図1.1では、各面架領域P11、 P12、P13: \*\*\* に、それが対応するカラーフィル タの色の種類を (R) (G) (B) で赤してある。ここ 30 で、赤色、緑色、脊色の3色のカラーフィルタは、図1 3に示したように、これら3色を1単位としてX方面に 周期的に配列されている。ここで、第1のカラーフィル 夕列F1(着数段目のカラーフィルタ列)と第2のカラ ーフィルク残ド21 (個数段目のカラーフィルタ列)と は、前記の1単位周期の1/3周期に相当する距離だけ X方向に交互にすれた状態にある。

【00 76 】このようなカラーフィルクの配列に対応して、ゲート線G1 に接続する再業解級P11、P12、P13・・では、赤色R、緑色G、青色Bのカラーフ 和ルク21に対応する3つの資素領域P11、P12、P13を1単位として次方的に重複物と集り32 上電が立ている。また、ゲート線G2 に接続する前業保険P21、P22、P23・からなる第2の産業所(場換股日の商業別)でも、赤色R、緑色G、青色Bと対応する3つの両業循域ド21、P22、P23を1単位として火方向に直接的に載り返し配置されている。こで、第1の高素別(分別日の商業別)と第2の商業の(例数段目の商素別)と第2の商業の(例数段目の商業別)と第2の商業の(例数段目の商業別)と第2の商業の(例数段目の商業別)と第2の商業の(例数段目の商業別)と第42の商業の(例数段目の商業別)と第42の商業の(例数段目の商業別)と第42の商業の(例数段目の商業別)と第42の商業の(例数段目の商業別)と第42の商業の(例数段目の商業別)と第42の商業の(例数段目の商業別)と第42の商業の(例数段目の商業別)と第42の商業の(例案例と142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置を142の配置

ーフィルタ 2 1 に対応する 3 色の画楽報報を 1 単位として開聯的に配列したときの17 3 限期に相当する 部籍が けて方向は、かつ交互に すれるように配置されている。 その輸現、各種解解域 P 1 1、 P 1 2、 P 1 3・・・の 中心位置は、一般的に1 重素 ピッチだけ左右交互に すれ た状態にある

このように構成したアクィブマトリクス基板では、デルタ配列と相違して、各ソース線S1、S2、S3・・・のうち、両一のソース線に対して同じ色に対応する衝奏領域の画素電極のみが接続する場合でも、ソース線S1、S2、S3・・は、Y方向に向かって各画素領域の限を直接的に延びるように形成される。

【0077】こでで、同一のソース線、例えば、ソース S 2には、両素領域ド12、 P22、 P32・・の画 薬電瓶12が左右が対態から交互上接続されるのは、第 1ないし第3の実施例と同様である。後って、 X方向に 並お各面素領域ド11、 P12、 P13・・の間で は、 FFT11、 画素電艦12及び保持容量コンデンナ CS (第1の電極部C1及び第2の電極部C2)・の相切 的交形を位置が呼一てあるが、ソース線S2に治ってY 方向に並ぶ西索領域ド12、 P22、 P32・・の間 では、 TFT11及び画素電極12の相対的な形成位置 が一般をはた方に反動といる。

[0078] しかしをがら、限特容量コンデンサのS は、いずれの顕著別域においても同じ相対位置に形成さ れている。書い着えると、顕著別域においる保持容量 ンデンサのSの相対位置は、下方向に開接する保持容量 コンデンサ同士の間で同一である。

【0079】また。長齢容報コンデンサで5の無1の態 総定1と、解例例や一ト線00、6生、62、・・・・ ら張り出す第2の職種部C2との間における格が的な他 間間終は、各職家継続P12、P22、P32キ・・・の 同でX方向及びケ方側のいずわの方向におかるも同一で ある。それた。長齢容量コンデンサC5の第1の電機部 C1と、第2の電極部C2とを形成する形は、左右方向 (X方向)又は上下方向(Y方向)のアライメントが北が発 生した場合も、奇数段目のゲート線01、G3・・・と、便 数段日のゲート線02・・・に対点する画素観視P2 1、P22、R23・・・と、日本の世でな性が表する画素観視P2 R21、R22、R23・・・と、日本の世でな性が表する。

10 1、P22、P23・・・との間で保持容量コンデンサでSの管業債が等しいので、ゲート線単位でのフリッカーの発生を防止できるなど、第1の実施例と同様な効果を有する。

なお、第1の実験例と同様に、前院のゲート線で0. G 1、G2、G3・・の一部を保持容量コンデンサCS の第2の電像館C2に用いたが、第2の実施例のよう に、専用の保持容量線CM1、CM2、CM3・・を 形成し、その一部を保持容量コンデンサCSの第2の電 極級C2に用いてもよい。

の画業列)との間では、赤色B、緑色G、青色Bのカラ 50 【GG80】また。TFT11としては、コプラナ型の

TFTに限らず、第3の実施例のように、逆スタガ型の TFTを用いてもよい。

【0081】 【その他の実施例】 本発明のアクティブマ トリクス基板は、モノクロ液晶素が衰墜に用いた場合に も、カラー液晶素が装置の場合と関様に、アライメント ずれに組摂するフリッカを防止することができる。

【0082】また、各実施例においては、透明な「TO 電極を用いたが、アルミニウム電極等を画素電極として 用いた反射型の液晶表示装置にも同様に本発明を適用で \*\*\*

。さらに、TFTに代えて、MI前(Metal-Insulator-Metal)構造のダイオードをスイッチング素子として用いたアクティブマトリクス基板にも本発用を適用できる。すなわち、Y方向に開始する保持を加フデンサ両土で、保持名差コンデンサの第1の電極能の増加的な形成色型を開一とすれば、実練刺しないしょと同じが現ままする。

【0083】(産業上の利用可能性)以上のとおり、本 現別においては、アクティグで、リクラ大利の保持容量 コンデンサを構成する第10回程序と対えの定色的の相 20 造を、名画条領域間で平行わかっまり、連れ合わせること のできるパターン、ことわね。第1つ連差部と称この電 転都との相対的な位置を積を全面が現代で同一にした ことに特徴を有する。扱って、本拠ポル上れば、第1の 電極服とが第2の電機能を形成十分をは、アライメントず があっても、保持を導立マデーが必要機能をして る。それは、前数のケートはと研究のゲート段との間で 保持を集コンデンサの容量的をきなくす。ことができ、 フリッカーを繋がすることができ、 フリッカーを繋がすることができ、 フリッカーを繋がすることができ、 フリッカーを繋がすることができ、

[0084] また、 蓄楽機妙では、第1の電磁盤及び第 30 2の電極部の形態の間壁や自宙随動列跳られているが、本 毎期に入れば、第1の電極部と第2の電転部との相対的 な位置関係を最適化するだけで、第1の電極部及び第2 の電極節を形成する際のアライメントすれた短辺するフ リッカを防止できる。それな、高薄機及び高密度の液晶 表示差距を実現する際には、特定省利である。

さらに、奇歌のゲート限に対応する商素領域と偶数のゲートのに対応する面素領域との間では、第1の電話率の 形成パターンだけが相違し、その他の構成部分のパターンが実質的に落しい。それが、カラーフィルケを備える から、対向基板とアクティブマトリクス基板とのアライメントですれ、又はアクティブマトリクス基板とのアライメントでは、又はアクティブマトリクス基板とのでアライメントではが発生しても、奇数のゲート段に接続する画素領域との間で第口率の差もなくなり、振ラインむらを効果的に防止すること ができる。

[関節の簡単な説明]

20 【図1】アクティブマトリクス基板を用いたカラー液晶表示装置の基本的な構成を示す図である。

【図2】第1の実施例に係る液晶表示装置に用いたアク ティブマトリクス基板の各構成部分の形成パターンを示 す事面別である。

【図3】図2に示す形成パターンの模式図である。

[図4](A)は、図2のIV-IV 線における断面図。

(B) は図2のV-V 線における断面図、(C)は、図2 のVI-VI 線における断面図である。

10 【図5】図2に示すアクティブマトリクス基板において、基板表面に保持容量コンデンサの二つの電義部を形成する各シリコン機の形成パターンを模式的に示す平面のである。

【図6】第2の実施例に係る液晶表示装置に用いたアクティブマトリクス基板の各構成部分の形成パターンを示す平面図である。

【図7】図6に示すアクティブマトリクス差板において、基板表面に収持容量コンデンサの二つの電热都を形成する各シリコン版の形成パターンを模式的に示す平面図である。

【図8】第3の実施例に係る務晶表示装置に用いたアク ティブマトリクス基板のTFTとして用いた逆スタガ型 のTFTの節値関である。

【図9】第3の実施例に係る淡晶表示装置に用いたアクティブマトリクス蒸版の各様成部分の形成パターンを示す平面図である。

【図10】図9に示すアクティブマトリクス基板において、 基板表面に保持容量コンデンサの二つの電極部を形成するタンタル職及びITO機の形成パターンを様式的に示す平面関である。

【図11】葬4の実施例は係る液晶表示装置に用いたア クティブマドリクズ差板の各構成部分の形成パターンを 示す平面図である。

【図12】 デルタ配列の色配列パターンを示す図である。

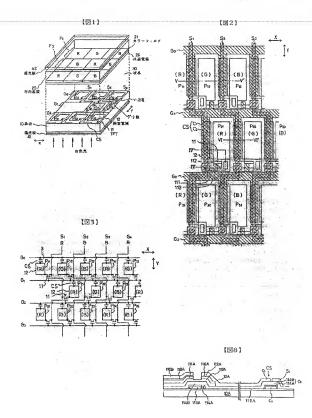
【図13】モザイク範別の色配列パターンの一例を示す 図である。

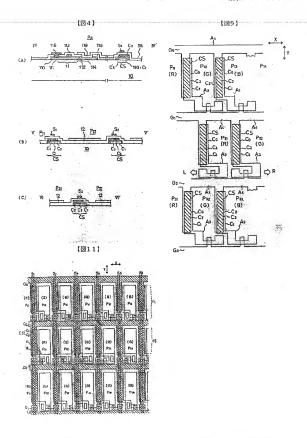
【図14】従来の液晶素示装置に用いたアクティブマト リクス基板の各構成部分の形成パターンを示す平衡図で 40 ある。

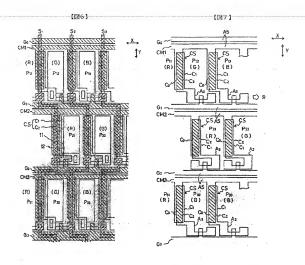
【図15】(A)は、図14のI--I′線における断面図、

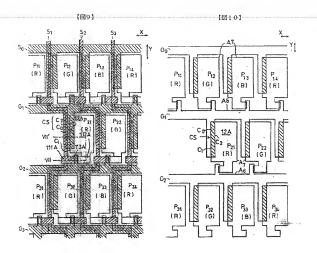
(B)は図14のH-H'線における断面図、(C)は図 14のH-Hi'線における断面図である。

【図16】図14に示すアクティブマトリクス基板において、基板表面に保持容量コンデンサの二つの電極部を 形成する各シリコン版の形成パターンを模式的に示す平 面図である。

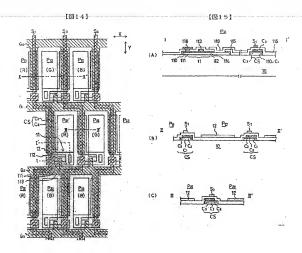


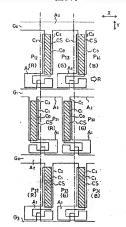






		1 1					
R G	В	Pon R	c	В	R	0	В
g .B 2		В	R	G	, в	R	G
R G	В	R	a	18	R	g	ъ
.0 8 1	:	В	R	Ġ	8	B	a
n a	В	R	G	В	R	G	В
	R G	A C D	G B R B	G B R B R G	G B R B R G  R G B R G B	G B R B R G B R  G B R B R G B R	G B R B R G B R  R G B R G  R G B R G





### 【手統補正書】

【提出日】平成13年7月30日(2001,7,3

0)

【车總梯下1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】变更

【補正內容】

【発明の名称】 アクティブマトリクス基板及び液晶

装置

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正內容】

【特許議並の締罪】

【翻求項1】 複数のゲート線と、複数のソース線 と、前記ゲート線と前記ソース線との交差に対応して配 置された憲楽端盤と、前記ゲート線に接続されたゲート 電極と剪記ソース線に接続されたソース領域と前記画楽 電極に接続されたドレイン領域とを有する薄膜トランジ スタとを備え、

設記ソース領域及びドレイン領域を構成する半導体層から延出された第1容強電積と、装記ゲート線に沿うとと もに前記ソース縁方向に張り出して第1容量電極に対向 配置された第2容量電極となる容量線とにより保持容量 か形成されてなり、

前記第1容量電極と前記第2容量電極とは前記ソース線 に重なるように配置されてなり、

前記リース線に沿って私置された第2容量電極は絶縁膜を介して前記陽楽電極に進なるように配置されてなり、 節記リース級の使在する方向に開催する保持を提出士の 間で、前記第2容量電極に対する第1容量電極の相対的 な形域に運が同一であることを特徴とするアクティブマ トリウス主要

【請求項2】 請求項1に記載のアクティブマトリクス基板と対向基板との間に液晶を有することを特徴とす

る液晶接躍。 【手统補正3】 [補正対象書類名] 明顯書 【補正対象項目名】0019 【補正方法】変要 【補正内容】 [0019] 【課題を解決するための手段】本発明は、複数のゲート 線と、複数のソース線と、前記ゲート線と前記ソース線 との交差に対応して程置された商素電棒と、前記ゲート 線に接続されたゲート電極と前配ソース線に接続された ソース領域と削記画素電傷に接続されたドレイン領域と を有する薄膜トランジスタとを備え、前記ソース領域及 びドレイン領域を構成する半導体層から延出された体; 容量電極と、前記ゲート線に沿うとともに前記ソース線 方向に張り出して第1容量業極に対向配置された第2容 景電標となる容量線とにより保持容量が形成されてな り、前記第1容量電機と前記第2容量電極とは前記ソー ス線に重なるように配置されてなり、前記ソース線に沿 って配置された第2容量電極は絶疑膜を介して前距職業 電極に重なるように配置されてなり、前配ソース線の延 在する方向に隣接する保持容量同士の間で、前記第2容 量電板に対する第1容量電極の相対的な形成位置が同一 であることを特徴とする。 【手經補正4】 【補正対象書類名】明細書

【補正方法】削除 【手続補正5】 【補正対象器類名】明細書 【補正対象項目名】0021 【補正方法】刺除 【手続補正6】 [補正対象書類名] 明細零 【補正対象項目名】0022 【補正方法】削除 【手統補正7】 【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0023 【補正方法】刺除 【手続補正8】 【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0024 【補正方法】削除 【手續補正9】 【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0025 【補正方法】 判験 【手続補正10】 【補正対象書類名】明細器 【補正対象項目名】0026 【補正方法】削除

【補正対象項目名】0020

#### フロントページの銃き

(51) Int.C1.7 GO 9 F 9/30 34 9 9/35 FI GO9F

9/30

9/35

テーマコード(参考)

3498

F ターム(参考) 2fi048 BA02 BB07 BB08 BB44 2fi091 FA02Y FD02 GA01 GA02 GA13 LA30 2fi092 GA22 GA30 JA24 JA46 JB03

> JB62 PA01 PA06 PA08 50094 AA03 AA05 AA08 AA48 BA03 BA43 CA19 CA24 DB04 EA04 EA05 EA07 EA10 EB02 BB03 FA01 FB12 FB14 FB15 JA01